

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第173回委員会議事録

1. 日 時： 平成21年10月9日（金） 13：00～13：05

2. 場 所： 大阪 ホテルコスモスクエア国際交流センター
(大阪市住之江区南港北1-7-50)

3. 出席者：50名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：響 義則（住友化学），山田 明（三井化学），小西信彰（代理：末吉一雄，横河電機），鈴木剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），船津公人（東京大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），木村直樹（九州大学），栗本英和（名古屋大学），関 宏也（東京工業大学），殿村 修（京都大学），武田和宏（静岡大学），菊池康紀（東京大学），黒岡武俊（富山大学），橋爪 進（名古屋大学），濱口孝司（名古屋工業大学），松本秀行（東京工業大学），村上佳広（関西大学），山本 透（広島大学），伊藤利昭，薄 豊文（代理：大宮司理晴，ジャパンエナジー），川村継夫（オメガシミュレーション），馬場一嘉（ダイセル化学工業），大田原健太郎（クレハエンジニアリング），坂本英幸（横河電機），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），西野由高（代理：鈴木勝幸，日立製作所），樋口文孝（出光興産），藤井孝義（代理：矢野尚貴，日揮），小崎恭寿男（日揮），滝波明敏（昭和電工），竹田浩伸（三菱化学），濱村光利（代理：栃原平祐，東洋エンジニアリング），小松規秀（カネカ），布野俊彦（日立ハイテクトレーディング），丸山 亨（新日本石油精製），内山正生（代理：村田 尚，東洋エンジニアリング），西澤 淳（代理：真子秀樹，三菱化学エンジニアリング），矢羽田喜彦（代理：村上博文，三井化学）

委員以外の出席者：十河信二（三井化学），高井 努（山武），井上寿人（大阪ガス），金子弘昌（東京大学），田中峰夫（住友化学），横山克己（オメガシミュレーション）

4. 委員会

1) 委員長による挨拶

2) 配付資料確認

3) 次回以降の研究会の案内

第3回研究会 平成21年12月11日（金）東京・弘済会館「環境・エネルギー」

第4回研究会 平成22年1月29日（金）東京・京都大学東京オフィス「プロセス制御関連（W27最終報告）」

4) PSE 関連会議案内

以上